光ポンププローブ STM

Optical Pump-Probe STM

重川 秀実^{*}, 吉田 昭二, 武内 修, 大井川治宏 Hidemi Shigekawa, Shoji Yoshida, Osamu Takeuchi and Haruhiro Oigawa

筑波大学数理物質系

- 要 旨 原子レベルの空間分解能を持つ走査トンネル顕微鏡 (Scanning Tunneling Microscope: STM) と量子光学の超 短パルス光技術を融合することで、STM の空間分解能と 超短パルス光のパルス幅の時間分解能を併せ持つ顕微鏡 法の開発を進めてきた.本稿では、最近、注目されてき たテラヘルツ(THz)光を利用した THz-STM の開発も 含めて現状を紹介し、今後の展開について概観する.
- キーワード:STM, 超短パルスレーザー, ポンププローブ法, THz-STM, 時間分解 STM

1. はじめに

1982年にIBMのRohrerらにより発明されたSTMは,探針 と試料の間を流れるトンネル電流をプローブとすることで, 探針直下の電子状態を原子レベルの空間分解能で調べること を可能にした¹⁾. その後,探針のフィードバック制御等,STM の基本的な技術を基盤とした多くの顕微鏡が登場している. 原子間力をプローブとする原子間力顕微鏡(Atomic force microscope: AFM) や局在する光(近接場光)を利用する近 接場顕微鏡(Near field scanning optical microscope: NSOM) は良く知られているが,その他にも,超音波を用いたり,イ オン流や局所的なポテンシャル,局所温度などを測定する顕 微鏡が開発され,半導体からバイオ,医療への応用を含め広 い分野で活用されている²⁾.

本稿では,超短パルスレーザーを用いた光学的ポンププ ローブ (OPP) 法³ を STM と組み合わせることで可能になっ た時間分解 STM (光ポンププローブ STM: OPP-STM)⁴⁾ を 紹介するが,前回 (2012 年 47 号⁵⁾)本冊子で紹介した後の進 展と,最近,注目されている THz-STM と呼ばれる手法^{6~8)}に ついて併せて議論を行うことで今後の展開について概観す る.

〒305-8573 つくば市天王台 1-1-1 TEL: 029-853-5276 E-mail: hidemi@ims.tsukuba.ac.jp 2017年1月19日受付,2017年2月23日受理



図1 (a) 光学的ポンププローブ (OPP) 法と, (b) 光ポンプ プローブ STM (OPP-STM) の模式図.

2. 光ポンププローブ STM (OPP-STM)

2-1 測定原理^{4,9~16)}

図1はOPP 法と OPP-STM の模式図である. OPP 法では, 遅延時間を持たせたパルス光対(ポンプ光、プローブ光と呼 ぶ)を試料に照射する. 例えば、ポンプ光で励起されたキャ リアー(電子やホール)が励起状態に存在するとプローブ光 による励起が抑制される(吸収飽和)ため、例えばプローブ 光の反射率を遅延時間に対して測定すると、プローブ光の反 射率の変化を通して、ポンプ光で励起された状態のダイナ ミックスを励起光のパルス幅の時間分解能で調べることが可 能になる.一方,OPP-STM では、OPP 法と同様のパルス光 対を探針直下に照射するが、プローブ光の反射率では無く、 トンネル電流の遅延時間依存性を測定する. プローブ光によ るトンネル電流は吸収飽和の影響を受けるので、トンネル電 流の総和は OPP 法における反射率の変化同様, 遅延時間に 依存し、キャリアーのダイナミックスをトンネル電流、従っ て、STM の空間分解能で観察することが可能になる⁴⁾.通常、 OPP 法ではプローブの影響を避けるためプローブ光の強度 を弱くするが、OPP-STM では、トンネル電流を測定するこ とから、ポンプ光とプローブ光のパルス光対の強度を同じく する.時間分解能は OPP 法の仕組みを取り入れるため、用 いる超短パルスレーザーのパルス幅となる.

2-2 OPP-STM システム⁴⁾

図2にOPP-STMシステムの模式図を示す.ポンプ光,プ ローブ光として同期させた2つのTi:Sapphire レーザー(90 MHz)のパルス列を用いる場合を示してある.図の様に,高 速ポッケルスセル(1MHz)を用いて間引いたパルスの間に 遅延時間 t_d を持たせる.トンネル電流の時間分解信号は微弱 であるため、ロックイン検出を行う必要がある.OPP法では、 通常,図1(a)の様にチョッパーを用いてレーザー光を断続 的に遮蔽して強度変調を行いロックインの参照信号とする. しかし、OPP-STMの場合、励起光の強度を変調すると、探針 や試料が熱膨張を起こし測定が不可能になる.そこで、パル ス列を間引くタイミングを調整して遅延時間を異なる2つの 値の間で変化させ(ここでは1KHzで変調)、ロックインの 参照信号とする.この場合、平均的なレーザー強度は変化せ ず、熱膨張の問題が解決する.また、時間分解信号は、2つ の遅延時間におけるトンネル電流値の差 ΔI となるが、片方の



図2 OPP-STM システムの模式図. 二組の Ti:Sapphire レーザー (90 MHz) によりポンプ光, プローブ光を作製し, パルスピッ カー (ポッケルスセルを使用)を用いてパルスを1 MHz に間 引く. どのパルスを通過させるかで遅延時間 t_d を持たせ,また, その値を制御する. I^* , Iはそれぞれ生の信号とプリアンプを 通した後の信号. 時間分解信号は, 遅延時間を変調させた場合 の、2つの電流値の差 ΔI となる.



図3 光照射によるWSe₂のバンド構造の変化. (a) (b) 暗状 態での試料バイアス正負の場合のバンド構造. (c-f) 試料負バ イアスにおけるバンド構造の時間発展の様子. (c) (d) 強励起, (e) (f) 弱励起. 矢印は電子 (青) とホール (赤) の流れ.

遅延時間を測定する現象の緩和時間より十分大きく取ること で(図中 t_{∞}),絶対値($I(t_d) - I(t_{\infty})$)として求まることになる.

2-3 測定例:WSe2 試料からの時間分解信号

ここでは、最近注目されている遷移金属カルコゲナイド (Transition metal dichalcogenide: TMD)の一つで、光電流の 特性が詳しく解析されているWSe₂を試料として得られた OPP-STM時間分解測定の例を紹介する¹⁶⁾.図3はWSe₂に 光照射を行った際のバンド構造の変化と時間分解信号に寄与 するトンネル電流のモデル図である.半導体を測定する場合, STM 探針と試料の間に印加するバイアス電圧により、試料 表面のバンドが湾曲する(探針誘起バンド湾曲, Tip-induced Band Bending: TIBBと呼ぶ).(a),(b)は、それぞれ暗状態 で試料側に正、負バイアスを印加した際のバンドの状態であ



図4 WSe₂からの時間分解信号の光励起強度依存性. 二つの 成分が存在し,光強度を弱くすると速い成分が顕著に表れる.

る. こうした状況で光照射を行うと表面には電荷が蓄積され TIBB が緩和される(表面フォトボルテージ). 図(c),(d) および(e),(f)は、試料負バイアスにおいて光強度が強い 場合と弱い場合の光照射による時間発展を示している.強励 起(c,d)では、多くのキャリアー(電子とホール)が励起 され、励起直後からキャリアー密度が拡散や再結合により変 化する状態が観察される.一方、十分な弱励起で内部からの キャリアーの供給レートが低い場合、まず、表面に蓄積され た電子が探針側にトンネルする状態が観察され、その後、試 料の奥から拡散してくる電子のトンネルが計測されることが 期待される.

図4に、実際にWSe₂を試料として得られた OPP-STM 時間分解信号の例を示す¹⁶⁾. 光強度を変化させた時の信号の変化(一番強い場合を1として比で表示)を見ると、図3の モデル図を用いて検討したように、二つの寿命を持つ信号が 含まれ、レーザー強度を下げると短い寿命の成分が顕わに なっており、表面に蓄積された電子と試料内部から拡散して くる電子のトンネルとして良く説明される. ここで見たよう に、OPP-STM では、こうした表面と内部のキャリアーダイ ナミックスを区別して計測し評価することが可能である.

3. 単一原子レベルでの解析例

OPP-STM の特徴の一つは,STM を用いて試料の状態を原 子レベルで観察し,OPP 法により探針直下の局所的なキャ リアーのダイナミックス等を測定することが可能な点にあ る.こうした OPP 法とSTM の利点を併せ用いることで,局 所ダイナミックスを周囲の環境と併せて解析したり,STM 観察の後,目的とする特定の対象,例えば,孤立した単一原 子欠陥や単一分子を選択し,STM 探針をその直上に移動し て選択的に評価することが可能になる.

図5は、GaAs (001) 表面に少量の Mn を蒸着させた試料 の STM 正バイアス像で、Mn が幾つかの Ga のサイトを占め



図5 Mn単一原子/GaAs構造のOPP-STM時間分解測定例. (a) (b) は、それぞれ、高強度、低強度のレーザー照射下での STM像(+2V)とバンド図である.(c) は(b)のSTM像中 の直線に沿った断面.(d) は単一Mn上でのOPP-STM測定例.

ている^{17,18)}. 光励起下では表面にホールが蓄積して TIBB が 緩和される.蓄積されたホールは Mn 原子により生じる ギャップ内準位に捕獲され,STM 探針からのトンネル電子 と再結合する. 律速過程はトンネル電流とホール捕獲レート である.低強度の光励起(図(a))では、ホール密度が低く、 Mn 準位は負に帯電し Mn サイトが暗く見える(図(c) に図 (b)中の直線に沿った断面が示してある). 一方,強励起では、 ホールが十分に供給されるため、Mn 準位は中性になり明る く見える. 探針試料間距離を調整するか, 本実験のように光 強度を調整してトンネル電流を十分な状態にするとホール捕 獲レートが律速となり、蓄積されたホール密度の変化が測定 されることになる. 図(d) は、単一 Mn 原子上に STM 探針 を置き、時間分解測定を行った結果である. OPP-STM の登 場により、ここで見た様に、不純物原子によるギャップ内準 位がホール捕獲する速さを単一原子レベルで測定、評価する 等、キャリアーダイナミックスの単一原子レベルでの解析が 可能になった^{18,19)}.

4. 円偏光を用いたスピン計測

励起光に円偏光を用いてアップスピン,ダウンスピンを選 択的に励起することで,通常のOPP法と同様,スピンのダ イナミックスをSTM で測定することが可能になる²⁰⁾.図6 は、模式図(d)にある様に,AlGaAs/GaAs/AlGaAsの量子井 戸(幅6nm)の中で方向を揃えたスピンが乱れていく様子 をOPP-STM で測定した結果である.GaAs(001) 基板上に 成長させた量子井戸構造を持つ試料を真空中で劈開し(001)



図 6 AIGaAs/GaAs/AIGaAs 量子井戸(幅 6 nm)の中で向きを 揃えたスピンが乱れていく様子を OPP-STM で測定した例.(a) 測定の模式図.(b)STM 像.(c)遅延時間を 2.3 ps に設定し, 量子井戸を横切って探針を一次元的に走査し測定した信号. 1 nm 程度の空間分解能が得られている.(d)のようにスピン が乱れていくが,(c)中の信号は光励起後 2.3 ps にどの程度ス ピンが揃っているかを示している.

面に対して測定を行った.図(b)のSTM像に見られるように、量子井戸をSTMで確認し、遅延時間を2.3 psに固定して探針を量子井戸を横切って走査した時の信号の変化が図(c)に示した結果である.即ち、スピンを揃えてから2.3 ps後にどの程度スピンが揃っているかを示す結果で、ここでは1nm程度の空間分解能で観察されている²⁰⁾.遅延時間を変えて探針を2次元的に走査すれば、スピン緩和の様子を2次元的に表すことができる.測定条件を調整して測定を行えば、GaAs中のMnやFe原子に依るホールの捕獲率を単一原子レベルで調べた例¹⁸⁾の様に、原子欠陥のスピン緩和に対する影響などを調べることができることになる.

吸収飽和は同じ向きのスピンが励起状態にあるときプロー ブ光による励起が抑制される現象である.一方,図6(d) の様に、ポンプ光によって励起されたスピンの向きは磁場中 では歳差運動によりラーモア周波数($\omega_L = g\mu_B B/\hbar : g$:電子 のg 因子, μ_B :ボーア磁子,B:印加磁場, \hbar :Dirac 定数) で周期的に変化する.従って、プローブ光により励起される スピンの吸収飽和もラーモア周波数で変化することになる. 図7はGaAsを試料としたときのスピンの歳差運動をOPP-STM で観察した結果である²⁰⁾.時間分解信号の振動が印加 磁場に依存して変化するのが確認され、上記ラーモア周波数 の式から局所的なg 因子を求めることができる.詳細は割愛 するが、スピン寿命の磁場依存性を併せて解析することで、 例えば、自由電子や欠陥にトラップされた電子の局所的な磁 性の特性を評価することが可能になった. Max Planck のグ ループにより、次世代の顕微鏡と評価されている.



図 7 (a) OPP-STM による GaAs 中のスピン歳差運動の時間 分解測定の模式図と(b)測定例.



図8 THz-STM の模式図. 1035 nm のパルス光を LiNbO₃ 結晶
に入射することで THz 光を作製し, STM 探針直下に集光する.
時間分解測定を行う際は, 遅延時間を持たせたポンプ光, プローブ光を作製して用いる.

5. THz 時間分解 STM

THz とは1THz (300 µm) 前後の領域の電磁波で,バイ オから光電素子まで幅広い領域への応用が進められている. プローブ顕微鏡の分野でもTHz をSTM と組み合わせる試み が始まった^{6~8)}. 我々も OPP-STM 開発の展開として時間分 解測定への導入を行っている. STM 探針による探針増強(探 針がアンテナとなり,探針直下の電場が増強されること)を 利用して,パルス幅で決まる短時間に探針直下に高電界を生 じさせ,対応するバイアス電圧を印加することが可能で,通 常とは異なる測定を行うことができる.

図8はTHzをSTMと組み合わせたシステムの模式図である.ここでは、1035 nmのパルス光をLiNbO3 結晶に入射することでTHz光を作製している.図ではビームは1つの場合を示してあり、時間分解測定を行う際は、ポンプ光、プローブ光を作製して用いることになる.原理は2-1で述べた場合と同様である.また、THz光では、図9(a)に示すように一周期の電場を印加する状況を作ることが可能で、位相を制御することにより電場の方向を制御できる.従って、探針-



図 9 (a) THz-STM による印加電場の位相と電場形状. (b) THz 電場を用いて得られた *IV* 曲線.



— 0.5 nm

図 10 THz-STM によるグラファイトの STM 像. バイアス電 圧ゼロの状態で THz の電場により測定.

試料間にかかる電場の向きを制御し,正負のバイアス電圧を 印加した場合と同様の状況を作り出せる.

図9(b) はバイアス電圧をゼロとして THz 電場により測 定した IV 曲線である 7 . 位相を π 変化させることで正負の 領域のみに電流が流れている.また,THzを用いることの 利点は、光子のエネルギーが低く、時間分解 STM 開発で最 大の課題となってきた熱膨張の問題を考慮しなくて良いこと である、測定対象によるが、例えば、THz を励起光として 用いることで、通常の OPP 法と同様にチョッパーを用いた 励起光の強度変調でロックイン計測を行うことも可能であ る⁶⁾. 可視光の OPP-STM 同様, プローブがトンネル電流で あることから, STM の空間分解能を持つ. 図 10 は THz 励 起により得られたグラファイトの THz-STM 像である. THz 電場の強度を固定(ここでは値は定めていない)することで 探針-試料間にかかる電圧を固定し, STM 探針を走査すれ ば、通常のバイアス電圧を印加した場合と同様のSTM 像が 得られる.少しノイズが見られるが,探針の状態と THz 光 の絞り込みの度合いによるもので、バイアス電圧を印加した 通常の STM 像と同様にグラファイトの原子像が得られてい る. 電場は図9に示されているようにTHz一周期分であり, タイミングを制御して、ダイナミックスのスナップショット が得られる.

6. まとめ

OPP-STM の現状と今後の可能性について紹介した. 実現

が危ぶまれた時期もあったが、ここ10年程の間に著しい進 展がみられた.また、幾つかのグループが新たに加わり、 THz-STM をはじめ、新しい試みが進められている.本稿で は割愛したが、STM 探針を用いた時間領域のフーリエ分 光^{22,23)} や、電気的なポンププローブ法の組み合わせで単一原 子レベルのスピンの解析も可能になっている²⁴⁾.光電子分光 や電子線回折でも時間分解測定が主流となっており^{25,26)}、今 後、こうした技術を活用することにより、物性の動的な理解 と制御が新たな展開を生み出すことが強く期待される.

文 献

- Binning, G., Rohrer, H., Gerber, Ch. and Weibel, E.: *Phys. Rev. Lett.*, 49, 57–61 (1982)
- 2)重川秀実,吉村雅満,河津 璋(編),走査プローブ顕微鏡一 正しい実験とデータ解析の為に必要なこと,共立出版(2009)
- J. Shah: Ultrafast Spectroscopy of Semiconductors and Semiconductor Nanostructures, Springer, Berlin (1999)
- Terada, Y., Yoshida, S., Takeuchi, O. and Shigekawa, H.: Nature Photonics, 4, 869–874 (2010)
- 5) 吉田昭二, 武内 修, 重川秀実: 顕微鏡, 47, 8-13 (2012)
- 6) Cocker, T.L., Jelic, V., Gupta, M., Molesky, S., Burgess, J.J., De Los Reyes, G., Titova, L.V., Tsui, Y.Y., Freeman, M.R. and Hegmann, F.A.: *Nature Photonics*, 7, 620–625 (2013)
- Yoshioka, K., Katayama, I., Minami, Y., Kitajima, M., Yoshida, S., Shigekawa, H. and Takeda, J.: *Nature Photonics*, 10, 762–765 (2016)
- Cocker, T.L., Peller, D., Yu, P., Repp, J. and Huber, R.: *Nature*, 539, 263–267 (2016)
- Takeuchi, O., Aoyama, M., Oshima, R., Okada, Y., Oigawa, H., Sano, N., Shigekawa, H., Morita, R. and Yamashita, M.: *Appl. Phys. Lett.*, 85, 3268–3270 (2004)
- Shigekawa, H., Takeuchi, O. and Aoyama, M.: Sci. Technol. Adv. Mater., 6, 582–588 (2005)
- Terada, Y., Aoyama, M., Kondo, H., Taninaka, A., Takeuchi, O. and Shigekawa, H.: *Nanotechnology*, 18, 044028–044032 (2007)

- Shigekawa, H., Yoshida, S., Takeuchi, O., Aoyama, M., Terada, Y., Kondo, H. and Oigawa, H.: *Thin. Solid. Films.*, **516**, 2348–2357 (2008)
- 13) Terada, Y., Yoshida, S., Takeuchi, O. and Shigekawa, H.: J. Phys. Condens. Matter, 22, 264008–264015 (2010)
- 14) Yoshida, S., Terada, Y., Oshima, R., Takeuchi, O. and Shigekawa, H.: Nanoscale, 2012, 757–761 (2012)
- 15) Yokota, M., Yoshida, S., Mera, Y., Takeuchi, O., Oigawa, H. and Shigekawa, H.: *Nanoscale*, 2013, 9170–9175 (2013)
- 16) Yoshida, S., Terada, Y., Yokota, M., Takeuchi, O., Mera, Y. and Shigekawa, H.: Appl. Phys. Express., 6, 016601 (2013)
- 17) Richardella, A., Kitchen, D. and Yazdani, A.: Phys. Rev. B., 80, 045318 (2009)
- 18) Yoshida, S., Yokota, M., Takeuchi, O., Oigawa, H., Mera, Y. and Shigekawa, H.: Appl. Phys. Express., 6, 032401 (2013)
- Yoshida, S., Terada, Y., Yokota, M., Takeuchi, O., Oigawa, H. and Shigekawa, H.: *The European Physical Journal Special Topics*, 222, 1161–1175 (2013)
- 20) Yoshida, S., Aizawa, Y., Wang, Z., Oshima, R., Mera, Y., Matsuyama, E., Oigawa, H., Takeuchi, O. and Shigekawa, H.: *Nature Nanotechnology*, 9, 588–593 (2014)
- Loth, S., Burgess, J.A.K. and Yan, S.: *Nature Photonics*, 9, 574–575 (2014)
- Eisele, M., Cocker, T.L., Huber, M.A., Plankl, M., Viti, L., Ercolani, D., Sorba, L., Vitiello, M.S. and Huber, R.: *Nature Photonics*, 8, 841–845 (2014)
- Shigekawa, H., Yoshida, S. and Takeuchi, O.: *Nature Photonics*, 8, 815–817 (2014)
- 24) Loth, S., Etzkorn, M., Lutz, C.P., Eigler, D.M. and Heinrich, A.J.: Science, 329, 1628–1630 (2010)
- 25) Smallwood, C.L., Hinton, J.P., Jozwiak, C., Zhang, W., Koralek, J.D., Eisaki, H., Lee, D., Orenstein, J. and Lanzara, A.: *Science*, 336, 1137–1139 (2012)
- 26) Eichberger, M., Schäfer, H., Krumova, M., Beyer, M., Demsar, J., Berger, H., Moriena, G., Sciaini, G. and Dwayne Miller. R.J.: *Nature*, 468, 799–820 (2010)